

東京工業大学研究員公募（計算物質科学）

1. 所属部門名および公募人員数

物質理工学院材料系 合田義弘研究室 研究員1名

2. 研究内容

巨大な電気磁気結合定数を持つ界面マルチフェロイク材料の、第一原理計算とベイズ最適化による設計。本研究課題は、JST-CREST「革新材料開発」領域プロジェクト「界面マルチフェロイク材料の創製」（代表：名古屋大学、谷山智康）の一部であり、主たる共同研究者である合田義弘と共に研究を推進する。

3. 任期

最長でCRESTプロジェクト終了時（2024年3月の予定）まで。ただし、雇用は年度毎による更新であり、更新の可否は予算の状況と研究目標達成状況を基に決定される。

4. 勤務地

東京工業大学すずかけ台キャンパス

5. 公募締切

平成30年12月21日（金）必着

6. 応募資格

博士の学位取得者あるいは着任までに取得見込みの者

7. 着任時期

平成31年4月1日以降のなるべく早い時期

8. 提出書類

- 1) 履歴書（写真付）
- 2) これまでの研究概要（2頁以内）
- 3) 主要論文の別刷（3篇以内）
- 4) 業績リスト
- 5) 意見書（2通、電子メールにて別送のこと）

上記1-4)を一つのpdfファイル（10MB以下）にまとめた上で下記の電子メールアドレス宛に送付

9. 給与待遇等

勤務時間:フルタイムの裁量労働制

給与:年俸制

詳細は東京工業大学の規定に基づく

10. 書類提出先・問い合わせ先

東京工業大学 物質理工学院 材料系

合田 義弘

gohda.y.ab latl m.titech.ac.jp（latlを@に置換）

11. その他

東京工業大学では、全ての研究分野において、外国人や女性の参画する均等な機会を確保します。